



光谱磨样机
型号 OES-MY100



碳化硅磨盘(标配)



氧化铝磨盘(标配)

- 主要用于光谱分析试样的标样制作以及金属, 陶瓷, 玻璃等器件的研磨等
- 整机结构紧凑, 单盘双速, 可配用不同粒度, 硬度的砂轮片进行磨削
- 本机转动平稳, 噪声小, 操作方便, 工作效率高, 适用于工厂, 科研单位的试验室

技术参数

磨盘直径	350mm
磨盘转速	1档: 1400r/min, 2档: 2800r/min (两级定速)
功率	2KW
电源	AC380V, 50Hz (三相五线制)
尺寸(长×宽×高)	480×450×900mm
重量	77kg

标准配置

主机	1台
碳化硅磨盘	1片(60目)
氧化铝磨盘	1片(30目)

可选配件

型号	材质	适用场景	粒度(目)	规格	包装(片/箱)
OES-SCG60	碳化硅	铸铁及有色金属	60	Ø350mm	25
OES-ALG30	氧化铝	黑色金属(非铸铁)	30		30